

Rechnerstrukturen

Vorlesung im Sommersemester 2008

Prof. Dr. Wolfgang Karl

Universität Karlsruhe (TH)

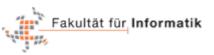
Fakultät für Informatik

Institut für Technische Informatik



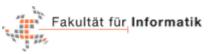




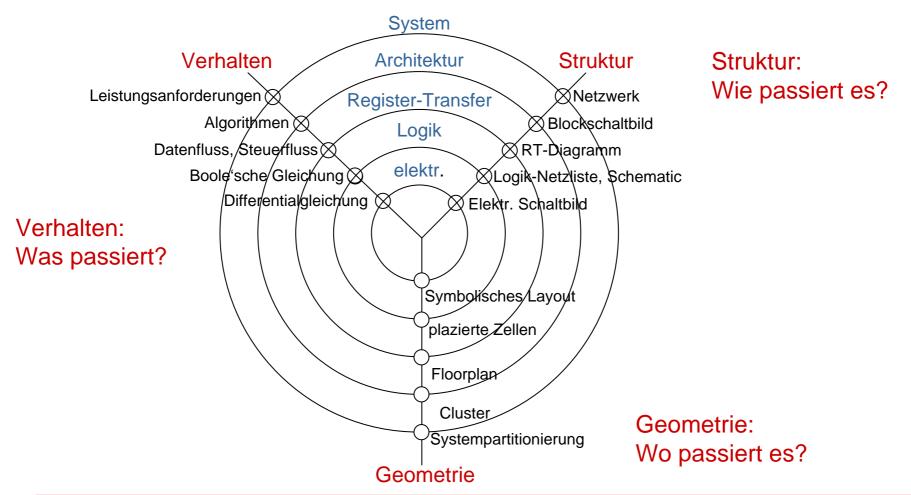


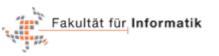
Kapitel 1: Grundlagen

1.2 Einführung, Entwurfsfragen

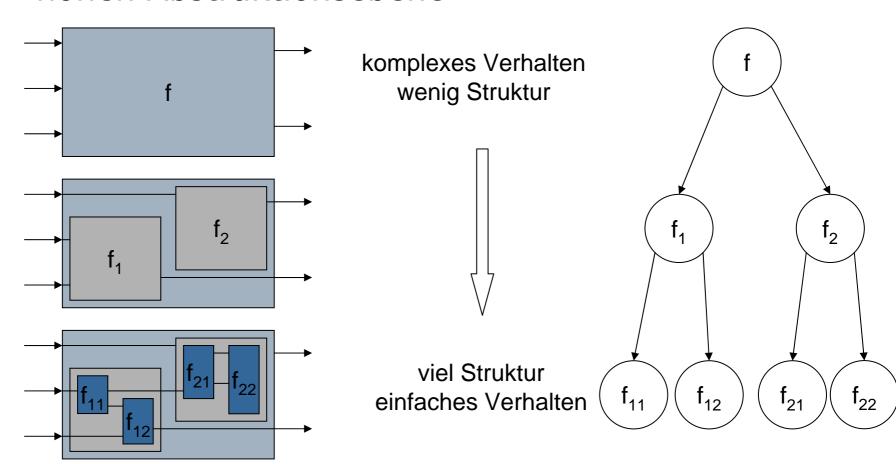


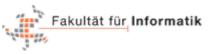
Abstraktionsebenen (Chip-Entwurf):



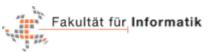


- Top-Down-Entwurf (Chip-Entwurf)
 - Schrittweise Verfeinerung, ausgehend von einer hohen Abstraktionsebene

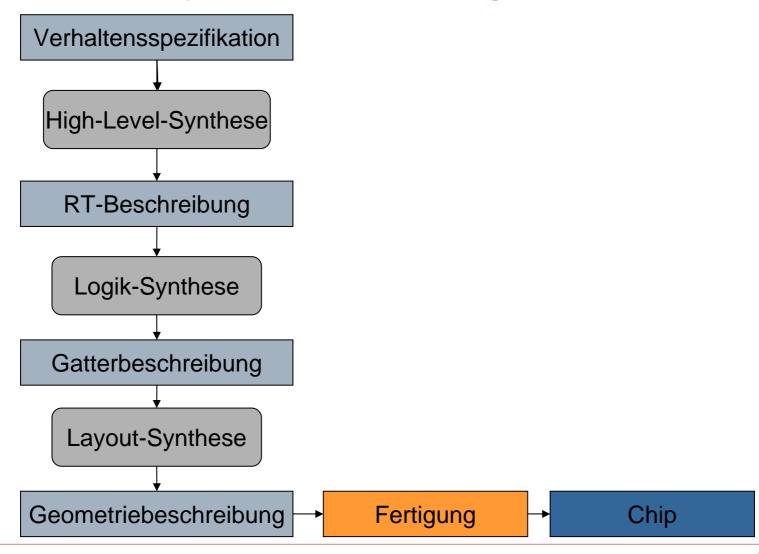


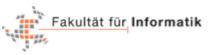


- Bottom-Up-Entwurf (Rechnerentwurf)
 - Umgekehrte Vorgehensweise wie bei Top-Down
 - Ausgehend von den zur Verfügung stehenden Platinen oder Chips wird in mehreren Entwurfsschritten festegelegt, wie die Funktionen einer Entwurfsebene zu Funktionen der jeweils darüber liegenden Ebene zusammengesetzt werden



Entwurf mit Synthesewerkzeugen





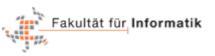
Automatische Synthese

- Vorteile

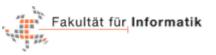
- Eingabespezifikation auf höherer Ebene
 - Kürzere Entwurfszeit
 - Komplexere Entwürfe möglich
 - Weniger Entwurfsfehler
- Ausschöpfung des Entwurfsraums
 - Mehrere Entwürfe können durchgespielt werden
 - Nutzung des Optimierungspotentials
- Flexibilität
 - Änderung der Spezifikation
 - Änderung der Zieltechnologie
- Weniger fehleranfällig







- Automatische Synthese
 - Nachteile
 - Auswirkung von Randbedingungen
 - Constraint propagation
 - Formulierung auf einer Ebene möglich, aber
 Auswirkung andere Ebenen nur schwer zu beurteilen!
 - Qualität des Syntheseergebnisse
 - Integration verschiedener Werkzeuge



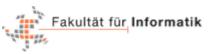
Die Hardware-Bescheibungssprache VHDL

- VHSIC-Programm der Vereinigten Staaten (Very High Speed Integrated Circuits)
- Standardisierte Hardware-Beschreibungssprache
- VHDL wurde 1987 IEEE-Standard, mittlerweile in überarbeiteter Form
- Die verschiedenen Schaltungsbeschreibungen des gesamten Entwurfsablaufs können dargestellt werden – von der algorithmischen Spezifikationen bis hin zu realisierungsnahen Strukturen.
- Ursprünglich als Modellierungssprache nur für die Simulation konzipiert
- Heute zunehmend auch als Sprache für die Synthese und die Verifikation eingesetzt
- Eingesetzt zum ASIC- und FPGA-Entwurf
- Enthält alle Elemente einer klassischen Programmiersprache (ADA), erweitert um Konstrukte für den Schaltungsentwurf



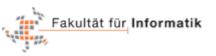






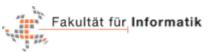
Chip-Entwurf mit VHDL

- Grundlage des Entwurfs ist die Spezifikation der Schaltung:
- das gewünschte Verhalten,
- die Schnittstellen (Zahl und Art der Ein-/Ausgänge)
- Vorgaben bezüglich Geschwindigkeit,
 Kosten, Fläche, Leistungsverbrauch etc.

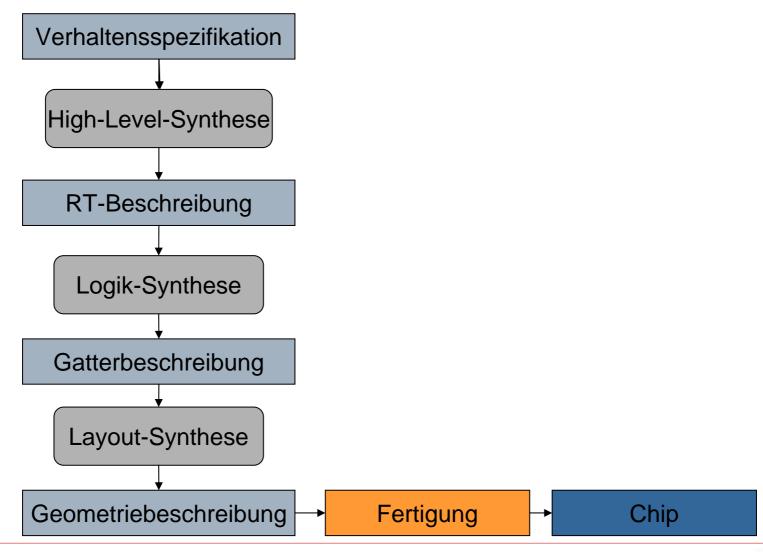


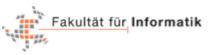
Chip-Entwurf mit VHDL

- Entwurfsschritte
 - Verhaltensverfeinerung
 - Strukturverfeinerung
 - wie eine spezifizierte Funktion durch eine Verschaltung von Komponenten mit einfacherer Funktionalität realisiert werden kann.
 - Datenverfeinerung
 - Realisierung abstrakter Datentypen durch einfachere Typen.



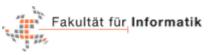
Entwurf mit Synthesewerkzeugen





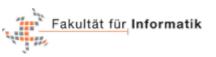
Chip-Entwurf mit VHDL

- Ein zu entwerfender Chip oder ein Modul ist durch seine Schnittstellen nach außen sowie durch seinen internen Aufbau festgelegt.
- Der innere Aufbau ist zu Beginn des Entwurfs im allgemeinen nur durch eine funktionale Spezifikation des Verhaltens repräsentiert, die im weiteren Verlauf zu einer strukturellen Implementierung, bestehend aus Submodulen, verfeinert wird.

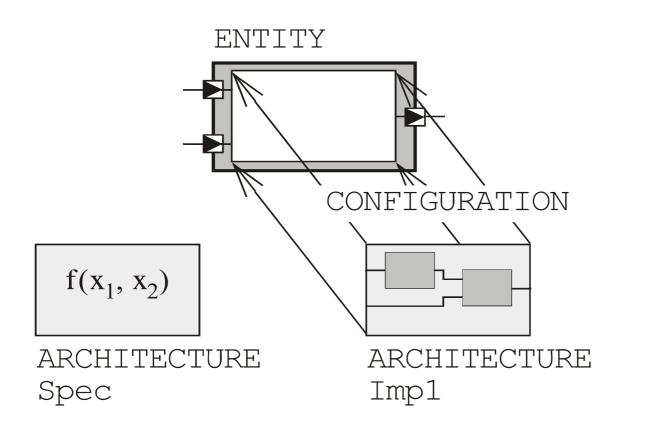


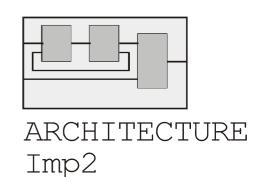
- Chip-Entwurf mit VHDL
 - VHDL erlaubt die getrennte Definition:
 - der Schnittstellen eines Moduls (ENTITY),
 - der internen Verhaltens- oder Strukturrealisierungen (ARCHITECTURE) sowie
 - der Zuordnung, die angibt, welche interne Realisierung für das Modul aktiv ist (CONFIGURATION) und beispielsweise für eine Simulation oder für eine Synthese verwendet wird.

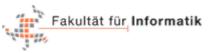




Chip-Entwurf mit VHDL





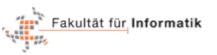


- Chip-Entwurf mit VHDL
 - Beispiel: Schnittstellendefinition eines NAND-Gatters

- Für einen Baustein darf es nur eine Schnittstellendefinition, jedoch beliebig viele interne Realisierungen (ARCHITECTURE) geben
- Vorsicht: der ARCHITECTURE-Begriff von VHDL hat nichts mit der Definition von "Architektur" vs. "Mikroarchitektur" bei Prozessoren zu tun!







- Chip-Entwurf mit VHDL
 - Beispiel: Schema einer ARCHITECTURE





Chip-Entwurf mit VHDL

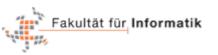
akultät für Informat

- Strukturbeschreibung einer ARCHITECTURE
 - besteht aus verschiedenen Submodulen und deren Verschaltung.
 - Variable Zuordnung einer ARCHITECTURE ("Implementierung") zu einer ENTITY ("Schnittstellenbeschreibung").
 - Die in einer ARCHITECTURE verwendeten Submodule sind im allgemeinen nicht direkte Kopien einer ENTITY. Man verwendet vielmehr "leere Hülsen" von Modulen, so genannte components oder Komponenten.







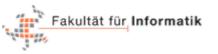


Chip-Entwurf mit VHDL

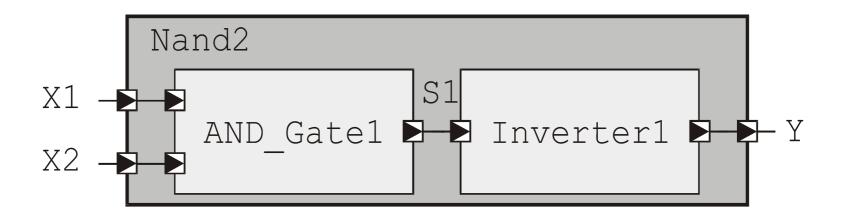
- Strukturbeschreibung einer ARCHITECTURE
 - Komponenten werden zu Beginn einer ARCHITECTURE bekannt gemacht (component declaration).
 - Anschließend werden Kopien (instances) der Komponente erzeugt (component instantiation) und die Verbindungsstruktur angegeben.
 - Abbildung Konfigurationen (component configuration), d. h. welche COMPONENT durch welche ENTITY mit welcher ARCHITECTURE realisiert werden soll (separat in einer configuration unit).

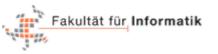






- Chip-Entwurf mit VHDL
 - Beispiel: ein NAND-Gatter soll für die bereits deklarierte ENTITY Nand2 aus einem AND-Gatter und einem Inverter realisiert werden.
 - Modulstruktur von Nand2:

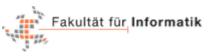




Chip-Entwurf mit VHDL

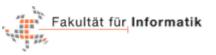
- Beispiel: ARCHITECTURE

```
ARCHITECTURE Structure of Nand2 IS
    COMPONENT Inverter
       PORT (
          In1 : IN Std Logic;
          Out1 : OUT Std Logic);
    END COMPONENT
    COMPONENT And Gate
       PORT (
          In1, In2: IN Std Logic;
          Out1 : OUT Std Logic);
    END COMPONENT
SIGNAL S1: Std Logic;
BEGIN
    And Gatel: And Gate PORT MAP (X1, X2, S1);
    Inverter1 : Inverter PORT MAP (S1, Y);
END Structure;
```



- Chip-Entwurf mit VHDL
 - Beispiel: Realisierung der Komponenten Inverter und And_Gate



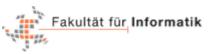


Chip-Entwurf mit VHDL

- CONFIGURATION-Deklaration
 - Möchte man diese Elemente für die Komponenten von Nand2 benutzen, wobei für beide jeweils eine ARCHITECTURE "Behavior" ausgewählt werden soll, so wird dies durch eine CONFIGURATION vereinbart.
 - In einer CONFIGURATION wird
 - die Zuordnung von ENTITY und ARCHITECTURE zu konkreten Instanzen jeder COMPONENT gegeben
 - eventuell eine "Umverdrahtung" der Signale mit PORT MAP oder eine Verfügung von Parametern mit GENERIC MAP durchgeführt.
 - Diejenigen Schnittstellensignale und Parameter, die in COMPONENT und zu verwendender ENTITY in Zahl und Anordnung übereinstimmen, müssen nicht explizit angegeben werden.







Chip-Entwurf mit VHDL

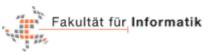
- Beispiel: CONFIGURATION

```
CONFIGURATION Nand Conf OF Nand2 IS
    -- Angabe der ENTITY
          -- Angabe der ARCHITECTURE
    FOR Structure
       FOR Inverter1: Inverter
          USE ENTITY Work.Inv1(Behavior);
          PORT MAP (X1 => In1, Y => Out1);
       END FOR;
       FOR And Gate1: And Gate
          USE ENTITY Work.An2(Behavior);
          GENERIC MAP (10 ns)
       END FOR;
    END FOR;
END Nand Conf;
```

Work ist hierbei die Bibliothek, in der Inverter und AND_Gate abgelegt werden.

Die FOR-Anweisung gibt hier nicht eine Iterationsschleife an, sondern legt fest, wie bestimmte Einheiten realisiert werden sollen.





Energiespar-Techniken

- Motivation

Mobile Geräte

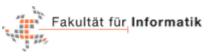
- verfügbare Energiemenge durch Batterien und Akkumulatoren begrenzt
- möglichst lange mit vorhandener Energie auskommen
- möglichst wenig Energie soll in Wärme umgesetzt werden, um eine Überhitzung zu vermeiden

Green IT

- Rechnerhersteller bieten "green HW" an:
 - » niedriger Energieverbrauch
 - » ökologische Produktion
 - » einfaches Recycling





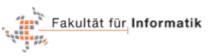


Energiespar-Techniken

- Motivation
 - Einige Fakten zum Energieverbrauch
 - Beobachtungen seit 1992:
 - » Steigerung der Rechenleistung: Faktor 10000
 - » Steigerung der Rechenleistung/Watt: Faktor 300
 - Leistungsverbrauch von Rechenzentren
 - » im Bereich zwischen 0,5 MW und 15 MW, oder höher
 - Laufender Betrieb mit 1 MW bedeutet:
 - » ~ 8.700.00 kWh/Jahr
 - mit Energiekosten von 0,20 €/kWh
 - » ≈ 1.750.000 €/y
 - » ≈ 5.,000 €/d
 - » ≈ 200 €/h
 - CO₂-äquivalent mit 500 g/kWh
 - » 4,350,000 kg CO₂
 - » approx. 3,000 2-Personenhaushalte oder
 - » approx. 1,000 Automobile mit ~15,000 km/Jahr

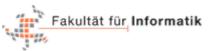
Quelle: Thomas Ludwig, Intel HPC Roundtable, Munich, 04/2008





- Motivation
 - HPC-Bereich: Rangliste unter www.green500.org
 - » Maß: MFlops/W
 - Energie-effizientester Supercomputer:
 - ≫ IBM Blue Gene/P ~ 350 MFlops/W
 - Energie-effizienter Dinosaurier:
 - » Earth Simulator ~ 5 MFlops/W
 - hoher Energiebedarf für die Kühlung:
 - » zusätzlich 50% 70% der Leistung





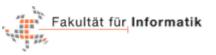
- Definitionen
 - Leistung bezeichnet den Energiefluss pro Zeit
 - Zusammenhang zwischen Energie E, Leistung P und Zeit t:

$$P = \frac{E}{t}$$
 bzw. $E = P * t$

- Auf elektrische Geräte übertragen:
 - Leistung bezeichnet die aufgenommene bzw. verbrauchte Energie pro Zeit
- Verbale Unterscheidung der Rechenleistung von der elektrischen Leistung:
 - Leistungsaufnahme oder Verlustleistung



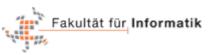




- Ziele beim Entwurf
 - Verringerung des Energieverbrauches
 - Erhöhung der Betriebszeit eines batteriebetriebenen
 Gerätes
 - Reduktion der Temperatur
 - Reduktion der Leistungsaufnahme (Verlustleistung)
 - wichtig bei Hochleistungsmikroprozessoren
 - » Prozessortemperatur begrenzt möglicherweise die Verarbeitungsgeschwindigkeit
 - » als Vergleichsmaß wird die auf die Leistungsaufnahme normierte Verarbeitungsgeschwindigkeit verwendet (MIPS/Watt)



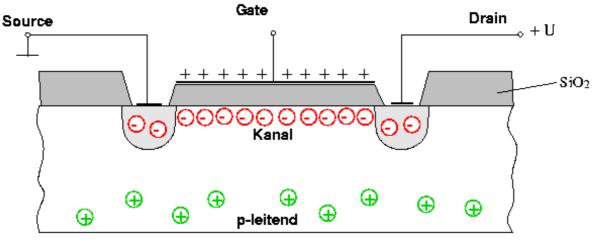




Energiespar-Techniken

- Grundlagen
 - Selbstsperrende nMOS-Transistoren (siehe TI I)

Eine Spannung U_{GS} zwischen Gate und Source hat folgende Wirkung:

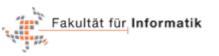


 $U_{GS} = +U$

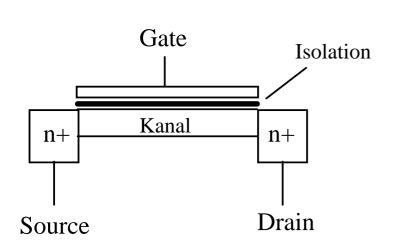
Positive Ladungsträger auf der Gate-Elektrode, die negative Ladungsträger unter der Isolationsschicht induzieren.





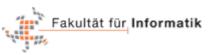


- Energiespar-Techniken
 - Grundlagen
 - Selbstsperrende nMOS-Transistoren (siehe TI I)



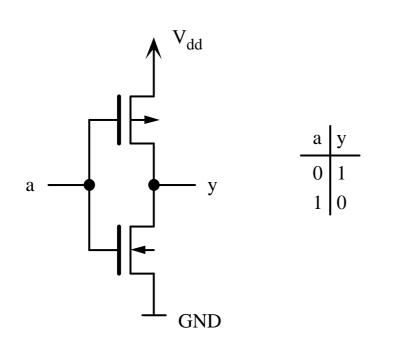
- der MOS Transistor arbeitet zur Steuerung der Strecke zwischen Source und Drain allein mit elektrischen Feldern (praktisch kein Stromfluss am Gate)
- je nach Spannung am Gate und dem daraus resultierenden Feld im Kanal können Ladungsträger den Kanal passieren oder nicht.
- → MOS Transistor als Schalter
 pMOS entgegengesetzte Dotierungen





Energiespar-Techniken

- Grundlagen
 - CMOS-Schaltung: Beispiel Inverter



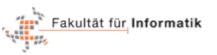
Funktionsweise:

- ☐ Ist a = 0, so wird der nMOS Transistor gesperrt, der pMOS Transistor leitet
 - → am Ausgang liegt V_{dd} = 1
- □ Ist a = 1, so leitet der nMOS
 Transistor, der pMOS Transistor ist gesperrt
 - ⇒ am Ausgang liegt GND = 0

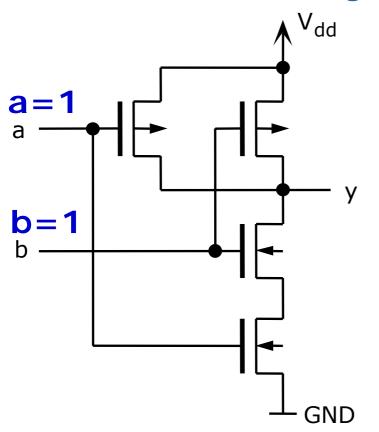
Weder für a=1 noch für a=0 existiert ein leitender Pfad von V_{dd} zu GND \Rightarrow kein Stromverbrauch bei konstanten Eingangsvariablen.

Stromverbrauch nur beim Übergang.



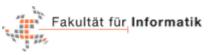


- Energiespar-Techniken
 - Grundlagen
 - CMOS-Schaltung: NAND

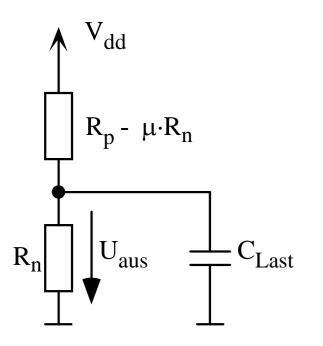


a	b	У
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

- Nur wenn a = 1 und b = 1 sind beide nMOS Transistoren leitend
- ⇒ am Ausgang liegt GND = 0



- Energiespar-Techniken
 - Grundlagen
 - Transistor als Schalter
 - Ersatzschaltbild: realitätsnäheres Bild mit Widerständen und Kapazitäten



R_p: Widerstand des p-Netzes leitet das

p-Netz, so ist R_p klein, ansonsten groß

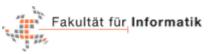
R_n: Widerstand des n-Netzes leitet das

n-Netz, so ist R_n klein, ansonsten groß

C_{Last}: Lastkapazität der am Ausgang

angeschlossenen Leitungen und

weiteren Schaltungen



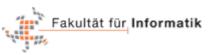
- Grundlagen
 - Leistungsaufnahme bei CMOS-Schaltungen

$$-P_{total} = P_{switching} + P_{shortcirciut} + P_{static} + P_{leakage}$$

- Leistungsverbrauch bei Zustandsänderung
 - » P_{switching}: Laden oder Schalten einer kapazitiven Last
 - » P_{shortcircuit}: Leistungsverbrauch während des Übergangs am Ausgang in einem CMOS Gatter, wenn sich die Eingänge ändern
- Statischer Leistungsverbrauch (unabhängig von Zustandsänderungen)
 - » P_{static}: Statischer Leistungsverbrauch
 - » P_{leakage}: Leistungsverbrauch durch Kriechströme







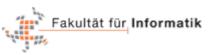
- Grundlagen
 - Leistungsaufnahme bei CMOS-Schaltungen
 - P_{switching}: Wesentlicher Anteil am Leistungsverbrauch
 - » Entsteht beim Laden und Entladen der Lastkapazitäten C
 - » Beim Übergang von 0 \rightarrow 1 ziehen die Kapazitäten einen Spannungswechsel V_{swinq} nach sich
 - » Der Leistungsaufnahme P_{switching} errechnet sich zu:
 - $P_{\text{switching}} = C * V_{\text{dd}} * V_{\text{swing}} * a * f, \text{ mit}$
 - \Rightarrow a: Aktivitätsgewichtsfaktor; Faktor der Frequenz, mit der die Übergänge erfolgen dürfen (0 < a < 1)
 - » f: Frequenz
 - » V_{dd}: Versorgungsspannung







- Grundlagen
 - Leistungsaufnahme bei CMOS-Schaltungen
 - P_{switching}: Wesentlicher Anteil am Leistungsverbrauch
 - Vereinfacht:
 - $-P_{\text{switching}} = C_{\text{eff}} * V_{\text{dd}}^2 * f, \text{ mit}$
 - » C_{eff}: effektive Kapazität: C * a
 - $V_{dd} = V_{swing}$



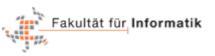
- Grundlagen
 - Leistungsaufnahme bei CMOS-Schaltungen
 - P_{shortcircuit}: Während des Wechsel des Eingangssignals tritt eine überlappte Leitfähigkeit der nMOS und pMOS-Transistoren auf, die einen CMOS-Transistorgatter ausmachen
 - Vereinfacht:

$$P_{\text{switching}} = I_{\text{mean}} * V_{\text{dd}}, \text{ mit}$$

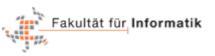
- » I_{mean} : mittlerer Strom während des Wechsels des Eingangssignals
- » Kann für ein Gatter mit kurzen Eingangsflanken minimiert werden, auf Kosten von langen Übergangszeiten am Ausgang
- » Für eine Menge von Gatter wird versucht, gleiche Zeiten für steigende und fallende Flanken am Eingang und am Ausgang zu erhalten







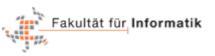
- Grundlagen
 - Leistungsaufnahme bei CMOS-Schaltungen
 - P_{leakage}:
 - » Bei realen CMOS-Schaltungen kommt zu dem Stromfluss beim Wechsel des logischen Pegels ein weiterer ständiger Stromfluss hinzu: Leckströme
 - » Leckströme entstehen, da die Widerstände zwischen den Leiterbahnen der integrierten Schaltkreise nicht unendlich hoch sind.
 - » Leckströme wachsen mit zunehmender Integrationsdichte
 - » bei Integrationsdichten mit Strukturen kleiner als 100 nm kann die Leistungsaufnahme aufgrund von Leckströmen nicht mehr vernachlässigt werden.



- Grundlagen
 - Leistungsaufnahme bei CMOS-Schaltungen
 - Zusammenfassung:
 - » unter idealen Voraussetzungen ist $P \sim f$, d.h. Reduktion der Taktfrequenz bedeutet Reduktion der Leistungsaufnahme, aber eine Verlangsamung der Ausführungsgeschwindigkeit
 - » unter idealen Voraussetzungen ist $P \sim V_{dd}^2$, d.h. eine Reduktion der Versorgungsspannung um beispielsweise 70% bedeutet eine Halbierung der Leistungsaufnahme. Bei Beibehaltung der Taktfrequenz keine Verlangsamung der Ausführungsgeschwindigkeit!
 - » Aber: Versorgungsspannung und Taktfrequenz sind keine voneinander unabhängige Größen: je geringer die Versorgungsspannung desto geringer die maximale Frequenz. Näherungsweise kann ein linearer Zusammenhang angenommen werden: $f \sim V_{dd}$
 - » Kubus-Regel: $P \sim V_{dd}^3$ oder $P \sim f^3$



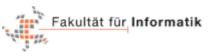




- Grundlagen
 - Energieverbrauch bei CMOS-Schaltungen
 - unter idealen Voraussetzungen ist für eine konstante Zeit t_k der Energieverbrauch E proportional zur Taktfrequenz $f: E \sim f$
 - unter idealen Voraussetzungen ist bezogen auf eine zu erfüllende Aufgabe (z.B. Durchführung einer Berechnung) die dafür benötigte Zeit t_a umgekehrt proportional zur Taktfrequenz. Damit wird der Energieverbrauch zur Erfüllung einer Aufgabe unabhängig von der Taktfrequenz.
 - unter Berücksichtigung der statischen Leistungsaufnahme wächst der Energieverbrauch bezogen auf eine zu erfüllende Aufgabe mit abnehmender Taktfrequenz!
 - » Dies wird verursacht durch den statischen Teil der Leistungsaufnahme, der umso längere Zeit anliegt, je länger die Ausführung der Aufgabe durch Verringerung der Taktfrequenz anliegt.







- Senkung der Leistungsaufnahme ohne Einbußen in der Verarbeitungsgeschwindigkeit und damit auch Senkung des Energiebedarfs für die Bearbeitung einer Aufgabe
 - Optimierung der Systemarchitektur
 - Sinnvolles Zusammenwirken aller Komponenten einer Systemarchitektur (HW, Betriebssystem, Kommunikationsschnittstelle, Middleware, Anwendung), um unnötigen Energieverbrauch zu erkennen und zu vermeiden
 - Energieoptimierung für Desktop- und Serversysteme
 - Einsatz von Multicore-CPUs
 - » Ausnützen der Parallelverarbeitung anstelle Erhöhung der Taktfrequenz
 - Einsatz energiesparender spezialisierter Prozessorkerne (Koprozessoren)
 - Energiespartechniken auf den verschiedenen Ebenen des Entwurfs



